PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-073620

(43) Date of publication of application: 13.03.1990

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/40

(21)Application number : **63-225943**

(71)Applicant: TERU KYUSHU KK

(22)Date of filing:

08.09.1988

(72)Inventor: SHIRAKAWA HIDEKAZU

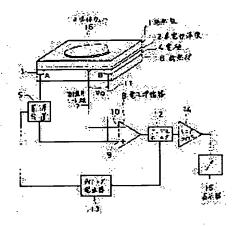
NOMURA MASAFUMI KAMIKAWA YUJI

(54) **HEAT TREATING APPARATUS**

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect the temperature of a filmlike heat generator and to accurately control the temperature by measuring the thermal electromotive force of a heat generating plate.

CONSTITUTION: A heat generating plate 1 is formed in a square-shaped flat plate state of heat conductor having electric insulation made of ceramics such as alumina or the like. One side face of the plate 1 is covered wholly with a thin conductive film 2 of chromum or the like by depositing to be integrated. Electrodes A3, B4 made of copper for generating thermal electromotive force are provided in combination with chromum on the opposite sides of the film 2, and wired to a power source 5. Before a semiconductor wafer 16 is placed on the plate 1, the film 2 is so electrified beforehand by the power



source 5 through the electrodes A3, B4 that the temperature of the plate 1 becomes desired heat treating temperature thereby to heat plate 1. Thus, thermal electromotive force is generated between the film 2 and the electrodes A3, B4 by thermoelectric effect. This force is fed back to the power source 5 through a linearizer 14 to accurately control the temperature.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-73620 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. "

識別記号

庁内整理番号

43/公開 平成2年(1990)3月13日

H 01 L 21/027 G 03 F 7/40

501

7267-2H 7376-5F

H 01 L 21/30

361 H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

熱処理装置 60発明の名称

> 質 昭63-225943 ②特

昭63(1988) 9月8日 顧 20出

Ш 個発 明 考 白

英

能本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 テル九州株式会社内 能本具菊池郡菊陽町津久礼2655番地

テル九州株式会社内

個発 明 者 揅 雅 文

能本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地

テル九州株式会社内

7\$ 上 川 個発 明 の出 顋 テル九州株式会社

村

能本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地

発明の名称

熱処理装置

2. 特許請求の範囲

発熱板の上方に被処理器板を設けて加熱処理す る熱処理装置において、上記売熱板の売熱温度を この温度により生ずる無過電力を測定することに より検出するようにしたことを特徴とする熱処理

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、熱処理装置に関する。

(健康の技術)

半導体集積回路の製造において、被処理基板例 えば半導体ウェハにフォトレジストを強布した後 や、フォトレジスト膜の磐光・現像後に上記半導 体ウェハを加熱処理するペーキング工程がある。

そして、このペーキングは一般に、発熱板に内 歳されたヒータにより上記発熱板を加熱しつつ、

この登券板上に上記半導体ウェハを載置して所定 の温度で所定の時間加熱することにより、上記半 導体ウェハに形成されたフォトレジスト膜を熱処 痩するものである。上記加熱を行う装置として、 例えば特麗昭58-21332、特麗昭61-20038、特麗昭 61-20331、特開昭61-201426、 特別昭61-67224号 公領等にて開示されている。上記数世は、半導体 ウェハを加熱する発熱板として、発熱体である抵 抗線材を平面状に形成したものを配設使用してい るため、熱源が上記抵抗線材の配置に対応して発 熱面上離散的に分布していることになり、熱氯に 近い位置ほど熱洗束の影響が着しく、温度が高く なり、温度分布が不均一となりやすい。そこで、 この不具合点を解決する一手段として、発無板の 熱愆を膜状の発熱材で構成し、平面状に発熱させ ることにより上記発船板を均一に発熱させようと する整盤が飲みられている。

(発明が解決しようとする課題)

上記熱源を膜状の発熱材で構成した装置では、 発無板の温度分布の均一性が向上することは期待 できる。しかしながら、上記発熱板の温度の制定は、一般に発熱板に阻温滑子例えば熱電対を、圧 着によって接合するか、または熱伝導性が金属材料と比べて劣っている接着剤等を使用して接合させた状態で行うので、上記発熱板と上記無電対と では、上記熱・では、上記無電対を の間に伝統に対する熱的な接触抵抗が生じ、上記 発熱板の実際の温度と上記熱電対で検出確定される 温度とに相違が生じることは避け難く、精密な 発熱板の温度制御は困難である。

本発明は、上記従来事情に対処してなされたもので、恒度測定用の調査素子を特に別個に必要とせず、正確な温度制御が可能な無処理装置を提供するものである。

(発明の構成)

(課題を解決するための手段)

すなわち本発明は、

売熱板の上方に被処理基板を設けて加熱処理する熱処理装置において、

上記発熱板の発熱温度をこの温度により生ずる 熱起電力を測定することにより検出するようにし

化されている。

上記導電性帯膜のの対向する辺には、クロムとの組合せで熱起電力を発生させる材料例えば帯状に形成された剣(Cu)製の電極AのB後が設けられており、それぞれ電極Aの、B役から電磁装置のに配線されている。

なお、此の電影数度向は、例えば1秒を周期として各周期の始めからの過電期間を変化させることにより、供給電力を変化可能に構成されており、電極AのBのを通して導電性群談のに電力を供給し発熱させ上記発熱板のを加熱昇温させる。すなわちパルス駆動する。

次に、上記導電性酵放の上および上記電極Aの B的上には、例えばテフロン(商品名)製の断熱 材のが一体におけられている。

また、事電性存限の例えば電極 B 卻近傍の所定位配には、上記夢電性存限のに例えばポンディング、ろう付け等により測量用リード線のの一端が取着されている。そして、上記導電性存限のと電極 A 切および B 卻間に発生する熱超電力の電圧

たことを特徴とする。

(作用)

本発明熱処理数量では、

発熱板の上方に被処理基板を設けて加熱処理する熱処理数量において、

上記発無板の発熱型度をこの温度により生する 熱風電力を測定することにより検出するようにし たので、上記熱起電力により上記頭状発熱材の程 度を検出できる。

(実施例)

以下、本発明熱処理装置をレジスト塗布後の加 熱処理装置に適用した一実施例を図面を参照して 説明する。

免無板のは、電気的絶縁性を有し熱伝導体である例えばアルミナ等のセラミックス製で方形平板状に形成されている。そして、上記発熱板のの一方面上には此の発熱板のの熱額である膜状発熱材例えばクロム(Cr)製の導電性弾膜のが、蒸着等の手段によって全面に互り膜厚0.1~100㎞程度の範囲例えば0.5~2 m程度の関厚にて被着され一体

を上記週週用リード級(7)および電極A(3)又はB(4)間で検出可能に構成されている。

また、電極B公は何えば高入力インピーダンスのオペ・アンプ(Ope.Asp.)を使用した電圧増幅器的の正(+)何入力的に配線接続され、海塩用リード線のの他端は上記電圧増幅器的の負(-)例入力(10)に配線接続されており、上記割組用リード線のと電極B公園の電圧V。(11)を入力として電圧機能して出力する句く線成されている。

そして、上記電圧増幅器的の出力は、サンプルホールダ(12)に入力され、電影設置のに接続されたタイミング発生器(13)からのタイミング信号に対応して上記電圧増幅器例の出力をサンプリングが始まる時まで保持する。此のサンプル・ホールダ(12)の出力はリニアライザー(14)に接続入力されて、側温用リード線の電性の大きさに対応する出力レベルに近似的に変換されて出力される。

そして此の出力は、例えば可動指針型のメータ

ーでアナログ的に、またA/D変換後数字表示でディジタル的に、温度に変換されて表示器 (15)により表示されるように構成されている。また、上記出力は電波装置句にフィードバックされ、温度制御用の信号として使用される。

売船板(1)の導電性帯膜の等が形成されていない 関側には、被処理基板例えばフォトレジスト強布 後の半導体ウェハ(16)を破撃して加熱処理可能に 構成されている。なお、上記免熱板(1)等は基台

(図示せず)に取着されており、また、発熱板の等には、半導体ウェハ(16)を支持して上記発熱板のから持ち上げるためのピン(図示せず)が上下動可能な孔(図示せず)を貫通して設けられている。さらに、半導体ウェハ(16)を発熱板のに吸着可能で、搬送機構(図示せず)により上記発熱板のに着脱可能にも構成されている。

次に動作を説明する。

先ず、半導体ウェハ(16)を発無板(2)に設置する 前に、予め発熱板(2)の温度を所望の加熱処理温度 となるように、電源装置(5)により電板A(5)B(4)値

グ発生器(13)に入力する。此のタイミング発生器(13)では、第2関(b)に示すように上記通電のタイミング信号の立下り時を機として例えば時間報Td=10ms程度の遅延信号を発生させる。

次に、第3回(c)に示すように上記選延信号の 立下り時を機として例えば時間幅Ts=数μs 程度 のサンプリング信号を発生させる。此の信号をサ ンプルホールダ(12)に入力する。

なお、上記選延信号を設けるのは、電脳設置のの通電が休止状態となり完全に通電の影響が無くなった後に熱起電力の電圧をサンプリングするためである。また、上記通電時間TA…は、此の通電時間TA…と遅延信号の時間幅Tdとサンプリング信号の時間幅Taとの縁和が周期T=1s以内で、且つ上記無起電力の電圧に影響を及ぼさない範囲内で通電制御される。

一方、電源装置のから電極AのBのを通して供給される電力により導電性群膜のは発熱し、此の導電性理膜のと上記電極AのおよびBのとの各接続点は加熱されているため、上記導電性障膜のと

に通信し、導信性帯膜のに能力を供給して発熱させ上記発熱板(1)を加熱する。

そして、ピン(図示せず)を発熱板(Q)上面から 突出させ、搬送機構(図示せず)でレジスト強布 後の半導体ウェハ(16)を搬送して上記ピン(図示 せず)の先端部に乗せる。次に、此のピン(図示 せず)を下降させて上記半導体ウェハ(16)を発熱 板(Q)に銀屋し吸着保持し、発熱板(Q)からの無伝導 により半導体ウェハ(16)を所定の温度例えば200 で程度に加熱する。

ここで、加熱基度の制御について説明する。

先ず、電源装置日の準載性存取のへの通電は、 例えば第2図(a)に示すようにパルス的に行われる。

すなわち、周期T=1s(秒)に設定し、各周期の始めから通電を開始し此の通電時間の長短により事電性確認のへの供給電力の大小を制御する。図の場合、通電時間TA>Ts>Tcと通電時間が短くなっており供給電力は減少している。

そして、上記通電のタイミング信号をタイミン

上記電機AのおよびBの間には、熱電効果により 熱起電力が発生する。

此の熱起電力を電極B(2)と測温用リード線の間で検出し、検出した電圧Vo(11)を高入力インピーダンスの電圧増幅器倒で増幅しサンプルホールダ(12)に入力する。

此のサンプルホールダ(12)では、上記サンプリング信号が入力された時の上記電圧増幅器切の出力電圧値をサンプリングし、そして次にサンプリング信号が入力するまで上記出力電圧値を保持する。したがって、此のサンプルホールダ(12)の出力は階段状の不速線な出力電圧波形を呈する。

次に、上記サンプルホールダ(12)の出力をリニアライザ(14)に入力し、耐度状の不速能な出力電圧を熱起電力による電圧 Vo(11) に対応相似する 速線したアナログ量に変換して出力する。

そして、此の出力電圧を可動指針型のメーターでアナログ的に、またA/D変換して数字でディジタル的に、表示器(15)により復度に変換して表示する。

また、例えば、上記リニアライザー(14)の出力 電圧値を電弧装置筒にフィードパックして、設定 温度に対して上記別定温度が低い場合には導電性 **薄膜切への通電時間が長くなるように制御して温** 度を上昇させ、逆に高い場合には上記遺電時間が 短くなるように制御して温度を低下させることに より、上記導位性帯膜図の温度を設定温度に自動 部材する。

上記説明から理解されるように、膜状発熱材で ある導電性群膜の自身を測温用として利用する機 成のため、随塩穀子を特に別価に設ける必要はな く、且つ帮密な瘟皮の測定制御が可能となる。

上記のようにした半導体ウェハ(16)の加熱処理 が終了すると搬送機構(図示せず)等により上記 半導体ウェハ(16)を発熱板口から撤出し、次に処 理すべき半導体ウェハ(16)を搬入して上記券熱板 (1)に殺匿した後、上記の通り加熱処理を繰返す。

なお、上記実施例では、発熱板のに被着形成し た導電性確膜図の材質としてクロムを用いたもの について説明したが、本発明は上記実施例に限定

ており十分に実用できる。

さらに、上記実施例では、本発明をレジスト盤 布後の加熱処理装置に適用した例について説明し たが、現像被迫布後の熱処理でもよいし、アッシ ング、エッチング、CVD、スパッタリング、L CD基板の加熱、塗装後の塗膜の乾燥、プラスチ ック材料の接着前の表面処理時の加熱、印刷抵抗 冊の乾燥等、加熱を必要とする工程に適用できる。

また。上記爽施例では、別担用リード線(7)を選 電性薄膜図に1箇所設けた例について説明したが、 2 箇所、3 箇所…と複数個設けて、2 導線式,3 夢禁式、…による調狐手段で構成してもよい。

熱起電力の検出手段として遊覚性存譲により行 ったが、鶫起電力を生起する手段であれば何れで もよい。また、上記実験例では選世作機解例に求 ンディング・ろう付け等により測塩用リード集の の一端を取着して熱起電力の電圧を検出する構成 について説明したが、上記ポンディング・ろう付 けの代りに上記導電性容膜図に針の先端を接触さ せて、この針で電圧を検出するように構成しても

されるものではなく、例えば、ニッケル、白金、 タンタル、タングステン、スズ、鉄、鉛、アルメ ル、ペリリウム、アンチモン、インジウム、クロ メル、コパルト、ストロンチウム、ロジウム、パ ·ラジウム、マグネシウム、モリブデン、リチウム、 ルビジウムなどの金属単体のほか、ステンレスS US、青銅、黄銅等の合金など、電気的発熱に対 して安定であり、上記電極例材料である何との間 に無起電力を発生するものであれば何れでも使用 できる.

また、電極匈材料も、上記実施例の銅に限定さ れるものではなく、上記導電性程度図との間に熱 起電力を発生し、電気伝導性の良好な材料であれ ば何れのものでも使用できる。

なお、額温用リード線のと電極側との間に発生 する熱起電力は、例えば導電性群膜図の材料を飼 ニッケル合金、電径図の材料を倒とした場合、発 熱板(1)温度が300℃ の時約15mV程度の電圧を売生 し、したがって、0~300℃ の温度範囲における 起電力の濫度係数として0.05mV/℃ 程度が得られ

Lu.

(発明の効果)

上述したように本発明によれば、温度測定用の 測風粛子を特に別個に設ける必要がなく、精密な 温度制御が可能な熱処理数量を掛供できる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明熱処理装置をレジスト強有後の 加熱処理装置に適用した一実施例を説明するため の構成国、第2因は第1因の動作説明因である。

1 … 発熱板、

2…遵凿性磁键、

4 … 電 極、

5 … 電紙装置、

7…関連用リード線、

8 … 電圧增幅器、

12…サンプルホールダ、13…タイミング発生器、

14…リニアライザー、 15… 表示器、

16…半導体ウェハ.

特許出版人 テル九州株式会社

